

# Werkstoffe der Elektrotechnik + Formelsammlung

## 1. Aufbau der Materie

### 1.1 Quanten und Wellen: Wellennatur der Materie

$$\text{Planck: diskrete Energieniveaus: } E_n = h \cdot f \cdot \left( n + \frac{1}{2} \right) = h \cdot \omega \cdot \left( n + \frac{1}{2} \right) \quad n: \text{Quantenzahl}$$

$h: \text{Planck'sches Wirkungsquantum} \approx 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$

$$h = \frac{\hbar}{2\pi} = 1,054 \cdot 10^{-34} \text{ Js} = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ eVs}$$

$$\text{Klassisch: } E = M \cdot \omega^2 \cdot \frac{x_0^2}{2} = \left( n + \frac{1}{2} \right) \cdot \hbar \omega$$

$x_0 \hat{=} \text{Schwingungsamplitude } x_0 \text{ eines schwingenden Körpers der Masse } M$

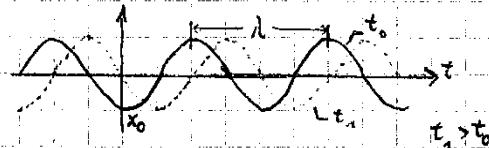
Energie eines Photons:  $E = h \cdot \omega$  bzw.  $E = h \cdot f$

$$\text{Masse und Impuls eines Photons: } m_{ph} = \frac{h \omega}{c^2} \quad p_{ph} = m_{ph} \cdot c = \frac{h}{\lambda} \quad \text{Wellenzahl: } k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

für elektromagnetische (optische) Wellen gilt:  $\omega = c \cdot k$

#### 1.1.1 Materiowellen

$$\text{ebene Welle: } \psi(\vec{r}, t) = C \cdot e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} \quad \text{Wellenfunktion}$$



$$\hbar \omega = E = \frac{1}{2} m v^2$$

$$\hbar \vec{k} = \vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

Dispersion Beziehung  $\omega(k)$  der Materiowelle bewegter Teilchen der Masse  $m$  im kräftefreien Raum:

$$\omega = \frac{\hbar}{2m} \cdot k^2$$

$$\text{Phasengeschwindigkeit: } v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{\hbar k}{2m} = \frac{v}{2} \quad \text{für } \phi(\vec{r}, t) = \omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} = \text{konst.} = 0$$

Wellenpakete

$v \hat{=} \text{Gruppengeschwindigkeit } v_g \text{ (der Einhüllenden):}$

$$v_g = \frac{dw}{dk} = \frac{p}{m} = v$$



Heisenberg'sche Unschärferelation

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\Delta t \cdot \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$$

## 1.1.2 Die Schrödingergleichung

$$\text{allg. (zeitabhängig): } -j\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi(\vec{r}, t) + V(\vec{r}, t) \cdot \Psi(\vec{r}, t)$$

eindimensional gilt:  $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2}$ ;  $V$ : Potential [Energie];  $\Psi$ : Wellenfunktion

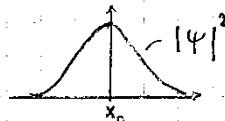
Zeitabhängige Schrödingergleichung:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi(\vec{r}) + V(\vec{r}) \Psi(\vec{r}) = E \cdot \Psi(\vec{r})$$

## 1.1.3 Deutung der Wellenfunktion

Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte ( $\hat{=}$  Wahrscheinlichkeit pro Volumeneinheit) eines

Teilchens am Ort  $\vec{r}$ :



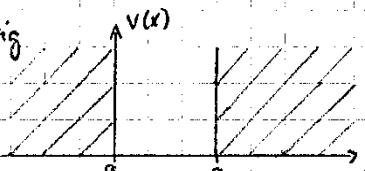
Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen im Volumenelement  $d\tau = dx dy dz$  um  $\vec{r}$  zum Zeitpunkt

$t$  zu finden:  $d w(\vec{r}) = \Psi^*(\vec{r}, t) \cdot \Psi(\vec{r}, t) \cdot d\tau$

Normierungsbedingung:  $\int_{\text{Volumen}} \Psi^*(\vec{r}, t) \cdot \Psi(\vec{r}, t) d\tau = 1$

Bedingungen für  $\Psi$ -Funktion: wie ist endlich, stetig und eindimensional;

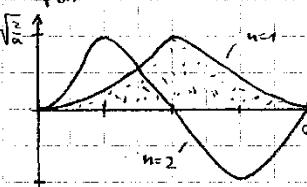
$\frac{\partial \Psi}{\partial x}$  ist ebenfalls stetig



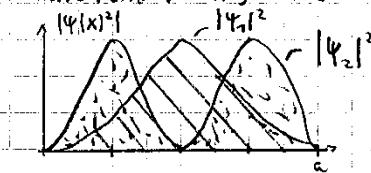
Potentialverlauf  $V(x)$  für einen Potentialetopf:

Wellenfunktion:

$\Psi(x)$



Wahrscheinlichkeitsdichte:



diskrete Energiewerte / Energieeigenwerte eines gebundenen Elektrons im eindimensionalen

Potentialetopf:  $E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2 m_0 a^2} \cdot n^2$  ;  $n = 1, 2, 3, \dots$  ;  $\tau_0 = \frac{\hbar}{2\pi}$  ; es gilt:  $E = h \cdot f$ ;  $f = \frac{\pi}{\lambda}$

Wellenfunktion:  $\Psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n \cdot \pi}{a} \cdot x\right)$

$n$ : Quantenzahl;

$n=1$ : Grundzustand;  $n=2$ : erster Anregungszustand

Gebundenes Elektron im dreidimensionalen (würfelförmigen) Potentialkasten (Breite  $a$ ):

$$\psi_{nlm}(x, y, z) = -\sqrt{\frac{8}{a^3}} \sin\left(\frac{n\pi}{a} \cdot x\right) \cdot \sin\left(\frac{m\pi}{a} \cdot y\right) \cdot \sin\left(\frac{l\pi}{a} \cdot z\right)$$

-3-

$$E_{nlm} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m_e a^2} \cdot \left( n^2 + m^2 + l^2 \right)$$

$n = 1, 2, \dots$      $m = 1, 2, \dots$      $l = 1, 2, \dots$   
ganze Zahlen / Folge der Randbedingungen

"entartete Zustände"  $\Leftrightarrow$  Zustände, in welchen verschiedene Kombinationen von Quantenzahlen gleiche Energiedifferenz liefern

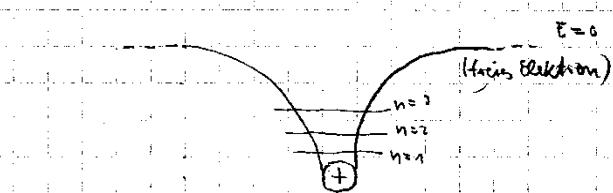
Entartungsgrad:  $2 \times$  Anzahl entarteter Zustände eines Energieniveaus ( $\times 2$  wg. Spin)

Es gilt:  $n > l \geq |m|$ , mögliche Werte:  $2l+1$ , mögliche Zustände für jedes  $n$ :  $n^2$

## 1.2 Das Wasserstoffatom

potentielle Energie:

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 r}$$



diskrete Eigenwerte der Gesamtenergie:

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{2(4\pi \epsilon_0)^2 \cdot n^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Egrundzustand:  $n = 1 \Rightarrow E_1 = -13,6 \text{ eV} \hat{=} \text{Energie, die bei Ionisierung des Wasserstoffatoms aus dem Grundzustand aufgebracht werden muß.}$

Hauptquantenzahl  $n = 1, 2, 3, 4, \dots \Leftrightarrow K-, L-, M-, N-\text{Schale}$

Nebengquantenzahl  $l = 0, 1, 2, \dots, n-1 \Leftrightarrow s-, p-, d-, f-\text{Zustand}$

magnetische Quantenzahl  $m = -l, -l+1, \dots, 0, l-1, l$

Spinquantenzahl:  $s = \pm \frac{1}{2}$

} radiale Abhängigkeit

} Bahndrehimpuls

Maximale Anzahl an Elektronen pro Orbital:

s-Zustände: 2

p-Zustände: 6

d-Zustände: 10

f-Zustände: 14

K-Schale: 2 (1s)

L-Schale: 8 (2s + 2p)

M-Schale: 18 (3s + 3p + 3d)

} allg.:  $2 \cdot n^2$  Zustände  $\hat{=} \text{Entartung bei Wasserstoffatom}$

### 1.3 Aufbau des Periodensystems

#### 1.3.1 Hundische Regeln

1. Hundische Regel: Der Gesamtspin  $S$  einer nicht vollständig besetzten Schale setzt sich

-14-

aus den Einzelspins  $s_i$  der Elektronen so zusammen, daß die Spingemantenzahl  $|S|$

maximal wird (Parallelstellung der Spine):  $S = \sum_i s_i$ ,  $s_i = \frac{1}{2} (\uparrow)$  oder  $-\frac{1}{2} (\downarrow)$

2. Hundische Regel: Die  $z$ -Komponente des Gesamtdrehimpulses  $L$  setzt sich aus den

Einzeldrehimpulsen der Elektronen - unter Beachtung der 1. Hundischen Regel - so

zusammen, daß die Quantenzahl  $|L|$  maximal wird.

3. Hundische Regel: Der Gesamtdrehimpuls  $J$  beträgt  $|J| = |L| - |S|$ , wenn

Elektronschale weniger als halb voll (Bahndrehimpuls und Spin sind antiparallel),

ansonsten gilt:  $|J| = |L| + |S|$

Ex. Übung 2 WS 2000/2001 gilt:  $|J| = J_2$   $|L| = L_2$

Beispiel:  $\text{Co} = [\text{Ar}] 3d^7 4s^2$

für "4s<sup>2</sup>": Elektronschale abgeschlossen  $\Rightarrow S = L_2 = J_2 = 0$

für "3d<sup>7</sup>":  $n = 3$ , da M-Schale ( $1 \rightarrow K, 2 \rightarrow L, 3 \rightarrow M, \dots$ )

$\cdot l = 2$ , da d-Zustand ( $0 \rightarrow s, 1 \rightarrow p, 2 \rightarrow d, 3 \rightarrow f$ )

$m = -2 \quad -1 \quad 0 \quad 1 \quad 2$  (allg.:  $m = -l, -l+1, \dots, 0, \dots, l-1, l$ )

$s = \frac{1}{2} \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \downarrow \downarrow \downarrow$  (+ Elektronen im d-Zustand)

$$\Rightarrow S = 5 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2} = 5 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow L_2 = (-2) \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2 = 3$$

$\Rightarrow$  es befinden sich 7 von max. 10 Elektronen im d-Zustand:

$$|J| = J_2 = \left|\frac{3}{2}\right| + 3 = 4\frac{1}{2}$$

## 1.4 Bindungstypen

1. Ioniatische Bindung

2. Kovalente Bindung

3. Metallische Bindung

4. Dipolbindung

in Festkörperphysik von Bedeutung, da diese starke

Bindungen (Bindungsenergie > 1 eV) erzeugen

-5-

### 1.4.1 Ioniatische Bindung

Element	Ionisierungsenergie
1 H	13,6 eV
11 Na	5,1 eV
55 Cs	3,9 eV

Element	Ionisierungsenergie
2 He	24,6 eV
10 Ne	21,6 eV
18 Ar	15,8 eV
54 Xe	12,1 eV

Reaktionspartner sind unterschiedliche Atome und können relativ leicht zu positiven und negativen Ionen ionisiert werden.

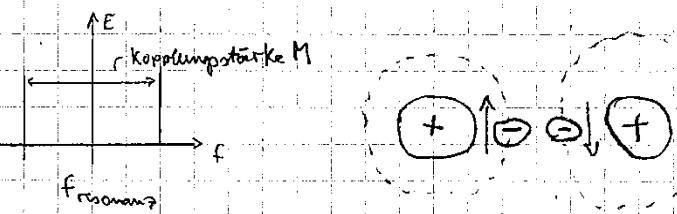
elektrostatische Energie: entsteht bei Molekülbindung)

$$E_{el} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0}$$

$r_0$ : Abstand der Ionenmittelpunkte  
(Summe Einz尔adien)

### 1.4.2 Kovalente Bindung

Spinsättigung der äußeren Elektronenschale durch gemeinsame Elektronen, die sich im wesentlichen zwischen den Atomen befinden.



- Kovalente Bindungen treten abgesehen vom Wasserstoff bei und zwischen Elementen der IV. und VII. Hauptgruppe ( $N = 4 \dots 7$ ) auf.

- Anzahl der möglichen kovalenten Bindungen:  $8 - N$

- Wellenfunktion der Bindungslektronen haben ausgeprägte Maxima  $\Rightarrow$

Kovalente Bindungen sind gerichtete Bindungen

- Valenzelektronen sind zwischen Atomen lokalisiert  $\Rightarrow$  Kovalent gebundene Kristalle sind üblicherweise schlechte Leiter (Isolatoren, Halbleiter)

• In Brenn häufig Mischung der ionischen und kovalenten Bindung, z.B. bei den

Kettensilikaten wie GaAs.

### 1.4.3 Metallische Bindung

- 6 -

- Sonderfall der kovalenten Bindung, bei der die bindenden Valenzelektronen nicht lokalisiert sind.
- Überwiegend bei Elementen, die nur wenige Außen elektronen haben.
- Elektronen sind frei beweglich  $\Rightarrow$  gute elektrische und thermische Leitfähigkeit  
 $\Rightarrow$  metallische Bindungen sind nicht gerichtet
- metallische Bindung ist schwächer als die ionische oder kovalente Bindung
- Bindungsstärke hängt stark von der Zahl der Leitungselektronen ab:

	Kalium ( $K = [Ar] 4s$ )	Titan ( $Ti = [Ar] 3d^2 4s^2$ )
Anzahl Valenzelektronen	1	4
Dichte	$0,86 \text{ g/cm}^3$	$4,51 \text{ g/cm}^3$
Schmelzpunkt	$86^\circ\text{C}$	$1667^\circ\text{C}$
Gitterkonstante	$0,304 \text{ nm}$	$0,124 \text{ nm}$

### 1.4.4 Dipolbindung

- spielt bei Raumtemperatur bei Kristallen kaum eine Rolle, da Bindung nur schwach

- tritt zwischen Molekülen mit permanentem Dipolmoment auf (z.B. HCl, H<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub>)

Sonderformen:

#### a, Van-der-Waals-Bindung (schwach):

Atome und Moleküle besitzen nur vorübergehend ein schwaches Dipolmoment durch statische

Fluktuationen der Ladungsschwerpunkte bei der Elektronenbewegung

(Fluktuiierende Dipolmomente)

#### b, Wasserstoffbrückenbindung:

- Atome stark elektronegativer Elemente (Fluor, Sauerstoff) können in Kristallen Bindungen über Wasserstoffbrücken eingehen

- die Brücke hat die Form A-H-A, ist also immer nur zwischen zwei Atomen möglich.
- Bindungsenergie:  $\approx 0,1 \text{ eV}$
- bei organischen Stoffen von höchster Bedeutung: Kurestoffe, DNA, OH-Gruppe

-7-

## 1.5 Aggregatzustände der Materie

### 1.5.1 Gase

- weder Nah noch Fernordnung
- punktförmige Atome (kein Eigenvolumen)
- Keine zwischenatomaren Kräfte (Atome bzw. Moleküle haben sehr großen Abstand)

Gasgleichung für ideale Gase:

$$p \cdot V = N \cdot R \cdot T$$

$$\frac{L \cdot N}{V} = n$$

p: Druck; V: Volumen; R = 8,31 J/mol · K : Gaskonstante; T: absolute Temperatur

N: Anzahl der Mole (Molzahl, Stoffmenge)

$$R = k_B \cdot L$$

L: Loschmidt-Zahl = Zahl der Teilchen pro Mol; k<sub>B</sub>: Boltzmann-Konstante

$$D = \frac{1}{3} \cdot n \cdot m \cdot \bar{v}^2$$

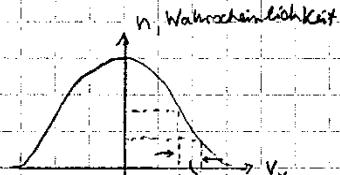
n: Teilchendichte; m: Masse;  $\bar{v}^2$ : mittl. Geschwindigkeitsquadrat

$$\frac{1}{2} m \bar{v}^2 = \frac{f}{2} \cdot k_B \cdot T$$

f: (Translations)freiheitsgrade, f=3 für einatomige Gase und triatomige Moleküle

Maxwell'sche Geschwindigkeitsverteilung:

$$n(v) = 4\pi v^2 \cdot n \cdot \left( \frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} \cdot dv$$



n: Dichte; v: Geschwindigkeit; m: Masse

### 1.5.2 Flüssigkeiten

- binäre größtmögliche Packungsdichte
- wenig komprimierbar, geringe Wärmeausdehnung
- Nahordnung, aber keine Fernordnung
- isotrop

### 1.5.3 Festkörper

- einkristallin: Halbleiter: Si, GaAs, Ge  
 $\text{SiO}_2$  für Schwingquarze
- polykristallin: Metalle und Legierungen als Leiter oder Kontakte, Keramiken als Isolatoren oder Substrat für Schaltungen
- amorph:  $\text{SiO}_2$  als Passivierung von Halbleiterbauelementen
- Kunststoffe: Isolatoren, z.B. PTFE (Polytetrafluoräthylen)

- 8 -

### 1.6 Kristallstrukturen

a, einfache (primitiv) kubische Elementarzelle (engl.: simple cubic, Abk.: sc):

- beschreibt Anordnung der nächsten Nachbarn in einigen Ionenkristallen (z.B. NaCl)
- Atome an den 8 Eckpunkten eines Würfels

b, kubisch raumzentrierte Elementarzelle (engl.: body centered cubic, Abk.: bcc):

- Atome an den 8 Eckpunkten und im Schnittpunkt der Raumdiagonalen eines Würfels
- Beispiele: Cr, W, Mo, V,  $\alpha$ -Fe (unter 900°C)

c, kubisch flächenzentrierte Elementarzelle (engl.: face centered cubic; Abk.: fcc):

- Atome an den 8 Eckpunkten und den 6 Schnittpunkten der Flächendiagonalen eines Würfels
- Beispiele: Ag, Au, Cu, Al, Ni, Pb, Pd, Pt,  $\gamma$ -Fe (über 900°C)

d, hexagonale Elementarzelle:

- Struktur entsteht durch Schichtung von dichtesten ebenen Kugellagen

- Beispiele: Mg, Cd, Zn, Be

e, Diamantgitter (gleichartige Atome) / Zinkblendgitter (zwei verschiedene Atomarten):

- Kombination zweier kubisch flächenzentrierter Teilgitter, die in allen drei Raumrichtungen um  $\frac{1}{4}$  der Gitterkonstanten gegeneinander verschoben sind.
- Beispiele Diamantgitter: C (Diamant), Ge, Si
- Beispiele Zinkblendgitter: GaAs, InP, CdS

Die höchste Raumfüllung (74%) erreichen die kubisch dichten Packung (fcc) und die hexagonal dichten Packung (hexagonale Einheitszelle)

f) Polymorphie: Varianten eines Stoffs in verschiedenen Kristallstrukturen

- Beispiele: Kub. raumzentriert / Kub. flächenzentriert: Fe

Kub. flächenzentriert / hexagonal: Ca, Ni, Ti, Zr

hexagonal / Diamantgitter: C (Graphit / Diamant)

	s.c.	bcc	fcc
Anzahl der Atome in einer E <sup>3</sup> *)	$8 \cdot \frac{1}{8} = 1$	$8 \cdot \frac{1}{8} + 1 = 2$	$8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 4$
Abstand der nächsten Nachbarn	$a_0$	$\sqrt{\frac{3}{4}} a_0 \approx 0,866 a_0$	$\frac{\sqrt{2}}{2} a_0 \approx 0,707 a_0$
Zahl der nächsten Nachbarn	6	8	12
Packungsdichte P *)	$\frac{1}{6} \pi \approx 0,52$ $(r = \frac{1}{2} a_0)$	$\frac{\sqrt{2}}{8} \pi \approx 0,68$ $(r = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot a_0)$	$\frac{\sqrt{2}}{6} \cdot \pi \approx 0,74$ $(r = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot a_0)$

$$*) \text{ allg.: } P = \frac{\text{Volumen (Atome)}}{\text{Volumen (E}^3\text{)}} \quad \text{hier: } P = \frac{\frac{4}{3} \pi \cdot r^3}{a_0^3} \quad *) \text{ vgl. 2.1}$$

## 1.7 Metalle und Legierungen

Def.: eine Legierung besteht aus heterogenen Werkstoffen, von denen mindestens ein Bestandteil ein Metall ist und die metallischen Charaktere haben.

Beispiel:

- Betzinn: Zweistofflegierung aus Blei und Zinn

- elektrische Widerstände: Dreistofflegierungen (Cu / Cr / Mn)

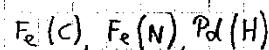
- Weichmagnetstoffe (Mu-Metalle): Vierstofflegierung aus Ni, Cu, Cr und Fe

- Mischkristalle werden auch bei Halbleitern verwendet, z.B.  $Al_x Ga_{1-x} As$

### 1.7.1 Arten der Mischkristallbildung

a, M. durch Substitution (etwa gleiche Größe der Atome): Au - Ag, Ge - Si

b, M. durch Einlagerung (Atome des zu lösenden Metalls sind viel kleiner als die der gelösten):



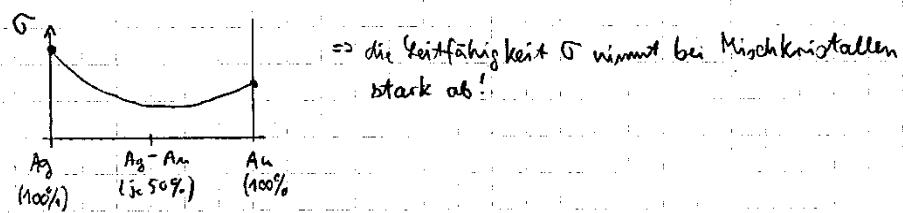
c, intermetallische Verbindungen (bildet neuen Stoff / keine echte Legierung)

- es treten nur ganz bestimmte stöchiometrische Mischverhältnisse auf

- Verbindungen kristallisieren meist in einem ganz anderen Kristallgitter als die Mischpartner

- Beispiel:  $Cu_2Mg$ ,  $Fe_3C$ ,  $GaAs$

## Leitfähigkeit von Mischkristallen:



-10-

## 1.7.2 Ausgleichsvorgänge in Mischkristallen

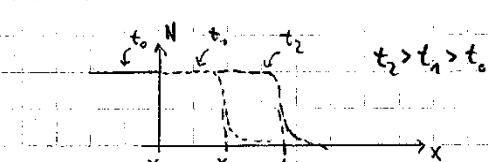
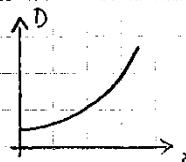
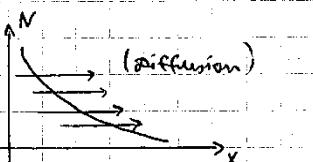
Diffusion: Teilchenbewegung durch thermische Anregung  $\Rightarrow$  Teilchenstromdichte  $s$

$$s = -D \cdot \frac{dN}{dx}$$

(Ficksches Gesetz)

N: Teilchenkonzentration

D: Diffusionskoeffizient



$$D(T) = D_0 \cdot e^{-\frac{E_D}{k_B T}}$$

$$x_D = \sqrt{D \cdot t}$$

$x_D$ : Diffusionslänge,  $E_D$ : Aktivierungsenergie

$$E_D = E_L + E_P$$

$E_L$  und  $E_P$ : Aktivierungsenergien zur Bildung einer Leerstelle  $E_L$  und der für einen Platzwechselvorgang  $E_P$

## wichtige diffusionsgesteuerte Prozesse:

- Bildung von Oxydschichten
- Enddiffusion von Spurenstoffen im Halbleiter
- Alterung von Halbleiter-Bauelementen

## 1.8 Keramiken und Gläser

• Keramik: nicht metallische, anorganische Werkstoffe

• Anwendung von Keramik in der Elektrotechnik:

- Isolatoren (Elektropotenzial, Glas)

- Verbundstoffe aus Metall und Keramik (Cermet-Niederstände)

- Substrate in der Mikroelektronik ( $Al_2O_3$ )

- Ferromagnetika (Keramische Spinnelstrukturen)

- Ferroelektrika ( $PbTiO_4$ )

- Keramik: polykristalline und/oder anorphe Bestandteile. Zwischenatomare Kräfte.

Zwischenatomare Kräfte sind kovalent und ionisch

$\Leftrightarrow$  Keramische Phase zeigt hohe mechanische und chemische Stabilität:

- 11 -

- hoher Schmelzpunkt

- große Härte

- extrem niedrige elektr. Leitfähigkeit

### 1.8.1 Dichtgepackte keramische Kristallgitter

- Keramische Gitter sind mehrlagig.

- Bezeichnungen:
  - A und B: positiv geladene Kationen

- X : Anionen (z.B. O [Sauerstoff])

- O : Sauerstoff

- wichtigste Epitaxien / Typen:

- AX:  $MgO$ ,  $MnO$ ,  $FeO$  (kristallisiert im  $NaCl$ -Gitter)

-  $AX_2$ :  $TiO_2$  (Titaniumoxid: hohe Dielektrizitätskonstante).

-  $ABO_3$ :  $Al_2O_3$  [ $\alpha$ - $Al_2O_3$  oder Korund] (extrem niedrige elektr. Leitfähigkeit und hohe Wärmeleitfähigkeit [als Substratmaterial geeignet]),

$Cr_2O_3$  und  $Al_2O_3$  (Cermet-Widerstände); Typ kristallisiert im Perowskit ( $CaTiO_3$ )-Gitter

-  $AB_2O_4$ -Gitter (Spinel-Gitter):  $MgAl_2O_4$ ,  $ZnAl_2O_4$  (Magnetonkeramik [Ferrite])

### 1.8.2 Silikatstrukturen

- auf Silikattetraedern aufgebaut: 1 Si-Atom ( $r = 0,026 \text{ nm}$ ) und 4 O-Atome ( $r = 0,118 \text{ nm}$ )

- Glasbildner:  $SiO_2$ ,  $B_2O_3$ ,  $P_2O_5$  und  $GeO_2$

- Keramische Kondensatordielektrolyte (besteht aus Magnesiumsilikate, Titaniumoxid und Erdalkalititanaten)

Kombination:	$Mg_2TiO_4$	$CaTiO_3$	$SrTiO_3$	$BaTiO_3$
$\epsilon_r$ :	20	120-180	220-340	800-2000

Je größer die Ordnungszahl der Erdalkalititanaten ist, desto größer ist  $\epsilon_r$ .

## 2. Mechanische Eigenschaften der Festkörper

### 2.1 Dichte

$\rho = \frac{m}{V}$	$\rho = \frac{m \cdot P}{\frac{4}{3} \pi r^3}$	$\rho = \frac{m \cdot N}{a_0^3}$
----------------------	--	----------------------------------

- 12 -

mit:  $m = A_r \cdot 1,6605 \cdot 10^{-29}$  kg (Atommasse),  $A_r$ : relative Atommasse

$r$ : Atomradius

$P$ : Packungsdichte

$a_0$ : Gitterkonstante (kubisch)

$N$ : Anzahl der Atome in der Elementarzelle (vgl. 1.6)

Beispiele: siehe 1.6

• Metalle:

- Au (kfz):  $P = \frac{\pi}{3\sqrt{2}}$ ,  $N = 4$ ,  $a_0 = 2\sqrt{2} r$ ,  $r = 144,2 \text{ pm}$ ,  $A_r = 197$   
 $\Rightarrow \rho = 19,27 \text{ g/cm}^3$

• Halbleiter:

- Si (Diamantgitter):  $P = 0,34$ ,  $A_r = 28$ ,  $r = 117,6 \text{ pm}$   
 $\Rightarrow \rho = 2,32 \text{ g/cm}^3$

• Anorganische Werkstoffe:

- Sandstein:  $\rho \approx 2 \text{ g/cm}^3$   
- TitanKeramik:  $\rho \approx 5 \text{ g/cm}^3$

• Organische Stoffe (= Kunststoffe):

- Teflon (PTFE):  $\rho \leq 2,5 \text{ g/cm}^3$

### 2.2 Elastische Verformung

• Dehnung in x-, y- bzw. z-Richtung:  $\epsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x}$ ;  $\epsilon_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y}$ ;  $\epsilon_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z}$

• Scherdeformation in der xy-, der yz- bzw. der xz-Ebene:

$$\epsilon_{xy} = \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}; \quad \epsilon_{yz} = \frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y}; \quad \epsilon_{xz} = \frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial x}$$

mit  $\tilde{u}(P)$ : Lageänderung der Gitterpunkte

- Normalspannungen:  $\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{zz}$
- Tangentialspannungen:  $\sigma_{xy}, \sigma_{yz}, \sigma_{xz}$
- 13 - • bei nicht zu großen Verzerrungen gilt:  $\sigma = C \cdot \epsilon$  (linear),  $C$ : Federkonstante

- Hydrostatische Kompression:

$$\epsilon = \epsilon_{xx} = \epsilon_{yy} = \epsilon_{zz}; \sigma_{xx} = \sigma_{yy} = \sigma_{zz} = (C + 2\lambda) \epsilon = -P$$

$$K = -\frac{P}{\Delta V / V} = \frac{C + 2\lambda}{3} = \frac{E}{3(1-2\lambda)} \quad K: \text{Kompressionsmodul}$$

mit:  $\nu$ : Poisson-Zahl (in Metallen:  $\approx 0,3$ )

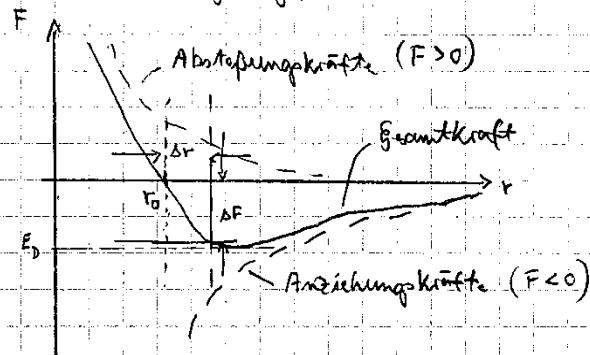
$\lambda$ : Überkontraktion

$$\text{NB: } \frac{\Delta V}{V} = 3\epsilon$$

- Wechselwirkungsenergien:  $V(r) = \frac{d}{r^n} + \frac{\beta}{r^m}$   $m > n$
- anziehend      abstoßend

$n=1$  für Coulomb-Anziehung in der ionischen Bindung

$r=r_0$  im Gleichgewicht



- Elastizitätsmodul:  $E = \sigma : \epsilon$  mit  $\epsilon = \frac{\Delta r}{r_0}$

$$E = \frac{\Delta F}{r_0^2} / \frac{\Delta r}{r_0} = -\frac{1}{r_0} \cdot \frac{\partial F}{\partial r} \Big|_{r=r_0} = n \cdot (m-n) \cdot \frac{\alpha}{r_0^{n+3}} \quad m > n$$

- im Gleichgewicht ( $r=r_0$ ) gilt:  $* F(r) = -\frac{dV(r)}{dr}; F(r_0) = 0$

$$* \text{ mechanische Spannung: } \sigma = \frac{\Delta F}{r_0^2}$$

- Temperatur  $\uparrow \Rightarrow$  Ausdehnung der Kristalle  $\Rightarrow r_0 \uparrow, \sigma \downarrow$

## 2.3 Akustische Wellen im Festkörper

\* isotropes Medium:  $v_{\parallel} = \sqrt{\frac{c}{\rho}}$  keine longitudinalen akustischen Wellen (Druckwelle)

$v_{\perp} = \sqrt{\frac{m}{\rho}}$  rein transversale akustische Welle (Scherwelle) - 14 -

\*  $v_{\parallel}$  und  $v_{\perp}$  haben konstante undrichtungsunabhängige Phasengeschwindigkeit

\*  $\mu > c \Rightarrow v_{\perp} > v_{\parallel}$

\* Ergebnisordnung von Schallgeschwindigkeit im Festkörpern:  $1000 \frac{m}{s} - 10.000 \frac{m}{s}$

### 2.3.1 Sitzerschwingungen - Phononen

$$M_1 \ddot{u}_n = c \cdot (u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n)$$

$$M_2 \ddot{u}_{n+1} = c \cdot (u_{n+2} + u_n - 2u_{n+1})$$

anwendbar, wenn akustische Wellenlänge bei genügend hoher Frequenz (z.B. durch thermische Wärmebewegung) mit dem Atomabstand vergleichbar ist.

mit:  $u$ : Auslenkung;  $c$ : Federkonstante,  $M_1 + M_2$ : Masse zweier Atomsorten

Lösung der DGL ( $\ddot{u} \rightarrow \omega$ ):

$$\omega^2 = c \cdot \left( \frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2} \right) \pm c \cdot \sqrt{\left( \frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2} \right)^2 - \frac{4 \sin^2(kx)}{M_1 M_2}}$$

$$\omega_1 = \sqrt{2c \cdot \left( \frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2} \right)}$$

$$\omega_2 = ka \cdot \sqrt{\frac{2c}{M_1 + M_2}}$$

$\omega_1(k)$ : \* optischer Zweig

\* Frequenz entspricht Schwingung im IR-Bereich

$\omega_2(k)$ : \* akustischer Zweig

$$E = \hbar \cdot \omega$$

$$\vec{p} = \hbar \cdot \vec{k}$$

$\vec{k}$ : Wellenvektor,  $\omega$ : Frequenz

## 2.4 Plastische Verformung

Versetzungsdichte:  $D_V = \frac{L}{V}$

$$D_V = \left[ \frac{\text{cm}}{\text{cm}^3} \right] = \left[ \frac{1}{\text{cm}^2} \right]$$

$L$ : Gesamtlänge der Versetzungslinien,  $V$ : Volumen

Ergebnisordnung: \* in guten Halbleitern  $\approx 10^3 \text{ cm}^{-2}$

\* in Metallen  $\approx 10^7 - 10^9 \text{ cm}^{-2}$

## 2.4.1 Methoden zur Erhöhung der Festigkeit

- 15 -

- a. Korngrößeneffekt
- b. Verfestigung durch Kaltverformung
- c. Härtung durch Abschreckung
- d. Mischkristallhärtung
- e. Ausscheidungshärtung

## 3. Thermische Eigenschaften der Festkörper

### 3.1 Spezifische Wärme

$$\text{spezifische Wärme: } c = \frac{1}{m} \cdot C = \frac{1}{m} \cdot \frac{\Delta U}{\Delta T}$$

innere Energie eines Festkörpers:  $U = 3 N_A \cdot k_B T$ ; Wärmekapazität:  $C = \frac{\Delta U}{\Delta T} = 3 N_A k_B$

$$k_B \cdot \Theta = \hbar \omega_0$$

$\Theta$ : Debyetemperatur [K]

$\omega_0$ : Debyesche-Eigenfrequenz (= Kreisfrequenz der optischen Phononen)

### 3.2 Thermische Ausdehnung

thermischer Ausdehnungskoeffizient:  $\alpha = \frac{\Delta l}{l} \cdot \frac{1}{\Delta T} \text{ [K}^{-1}\text{]}$

Eigeneisenregel:  $\alpha \sim \frac{1}{T_0}$   $T_0$ : Schmelztemperatur

$$\frac{\Delta V}{V_0} = \beta \cdot \Delta T \text{ mit } \beta = 3\alpha$$

### 3.3 Wärmeleitfähigkeit

Wärmemenge pro Flächeneinheit (Querschnitt):  $\Delta Q = -\lambda \text{ grad } T \cdot \Delta t$

$\lambda$ : Wärmeleitfähigkeit [ $\text{W} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ ] ; Wärmetransport vom heißen zum kalten Ende

$$\lambda = C \cdot \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot \tau = \frac{1}{3} \cdot C \cdot \sqrt{2} \cdot l$$

Für Isolatoren erfolgt der Wärmetransport ausschließlich durch Phononen:

$$\lambda = \frac{1}{3} \cdot C_{ph} \cdot v \cdot l \quad v: \text{Schallgeschwindigkeit}; l: \text{freie Weglänge der Teilchen}$$

$C_{ph}$ : Wärmekapazität der Phononen pro Volumeneinheit  $= 3 N_A \cdot k_B$  mit  $N_A = \frac{g \cdot L}{m}$

Die Wärmeleitfähigkeit ist von der Kristallperfektion und Temperatur abhängig

⇒ gute Wärmeleiter, z.B.  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , müssen daher sehr rein sein.

Metalle sind i.a. sehr gute Wärmeleiter, da dem Wärmetransport der Phonenen der Wärmetransport der Elektronen parallel geschaltet ist.

-16-

$$\text{elektronische Wärmeleitfähigkeit: } \lambda_{el} = \frac{1}{3} C_{el} \cdot V_{el} \cdot l_{el}$$

### 3.4 Das freie Elektronengas (Fermigas), spezifische Wärme der Elektronen

$$\text{Energiezenergete: } E_{nml} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} \cdot (n^2 + m^2 + l^2) \quad L: \text{Kantenlänge; Einheit: cm}$$

$$\text{Zustandsdichte: } D(E) = \frac{1}{V} \cdot \frac{d^3}{dE} = \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{2\pi^2} \cdot \sqrt{E} \quad [\text{cm}^{-3} (\text{eV})^{-1}]$$

$$\text{Elektronendichte: } n = \int_0^{\infty} D(E) \cdot f(T, E) \cdot dE \quad T: \text{Temperatur} [\text{K}]$$

$$\text{Fermiverteilung: } f(E, T) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/(k_B T)} + 1} \quad [\text{cm}^{-3}], k_B: \text{Boltzmann-Konstante}, E_F: \text{Fermienergie} = k_B T$$

$$\text{Berechnung Dichte: } \frac{N_A / \text{Mol}}{A_r \cdot g/\text{Mol}} \cdot g = a \text{ Atome/cm}^3 \quad g: \left[\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}\right], A_r: \text{Atomgewicht}$$

$$n = (\text{Anzahl Leitungselektronen, die ein Atom abgibt}) \cdot a \text{ cm}^{-3}$$

$$\text{mit: } n = \int_0^{E_F} D(E) \cdot f(E, T) \cdot dE \Rightarrow n = \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{2\pi^2} \cdot \frac{1}{\frac{3}{2}} \cdot E_F^{\frac{3}{2}}$$

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m} \cdot (3\pi^2 \cdot n)^{\frac{2}{3}} \quad m: \text{Elektronenmasse}$$

Definitionen:

\* Zustandsdichte ist die Anzahl der Zustände pro Volumen und Energie

\* Elektronendichte ist die Gesamtzahl der vorhandenen Teilchen pro Volumeneinheit

\* Fermiverteilung ist die Besetzungswahrscheinlichkeit der möglichen Zustände im thermodynamischen Gleichgewicht.

$$\text{Wärmeleitfähigkeit für Phononen: } \lambda = \frac{1}{3} \cdot C \cdot v \cdot l_{ph}$$

mit:  $C$ : spezifische Leitfähigkeit :=  $\frac{dU}{dT}$  ;  $[C] = \frac{J}{K \cdot m^3}$ ,  $U$ : innere Energie

$$v: \text{Schallgeschwindigkeit} := \sqrt{\frac{C}{\rho}} \quad [v] = \frac{m}{s} \quad [C] = \frac{N}{m^2}, [\rho] = \frac{kg}{m^3}, [v] = \frac{m}{s}$$

$-17-$   
 $l_{ph}$ : mittlere freie Weglänge der Phononen      Federkonstante

Wärmeleitfähigkeit der Elektronen:

$$\lambda_{el} = \frac{1}{3} C_{el} V_{el} l_{el}$$

mit:

$$C_{el} \approx 6 \cdot n \cdot k_B \cdot \frac{T}{E_F}$$

i. z. gelt.:  $\frac{k_B \cdot T}{E_F} \ll 1$

$$V_{el} = V_F = \sqrt{\frac{2 E_F}{m}} = \frac{l_{el}}{\tau} \quad (\text{Fermigeschwindigkeit})$$

Niedermann - Fransches - Gesetz:

$$\lambda_{el} = \frac{1}{3} C_{el} \cdot V_{el} \cdot l_{el} = \frac{4 n k_B^2 T}{m} \cdot \tau$$

mit  $V_{el} = V_F$  und  $l_{el} \approx \tau \cdot V_F$

$$\frac{\lambda}{\sigma \cdot T} = L$$

$$L: \text{Kontaktzahl} := \frac{\pi^2 k_B^2}{3 \cdot e^2} = 2,44 \cdot 10^{-8} \frac{V^2}{K^2}$$

mit:  $\sigma$ : elektrische Leitfähigkeit der Leitungselektronen;  $\sigma = \frac{1}{\rho}$   
 $\rho$ : spezifischer Widerstand [ $\Omega \cdot m$ ]

$$\text{spezifische Wärmekapazität: } c = \frac{1}{m} \cdot C = \frac{1}{m} \cdot \frac{\Delta U}{\Delta T} \quad [c] = \frac{J}{kg \cdot K}$$

$$\text{molare Wärmekapazität: } C_m = \frac{1}{n} \cdot \frac{\Delta U}{\Delta T} = M \cdot c \quad [C_m] = \frac{J}{mol \cdot K}; \quad M = \frac{m}{n}$$

#### 4. Ladungstransport in Festkörpern

##### 4.1 Elektronen im periodischen Gitterpotential

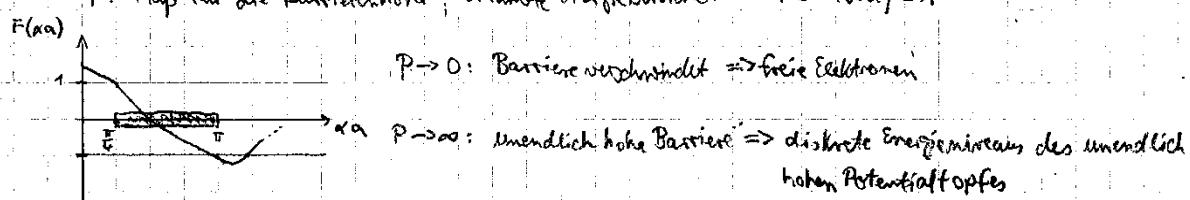
Bestimmung erlaubter Energieressbereiche:

$$P := \frac{\sin \alpha}{\alpha} + \cos \alpha = \cos(\alpha - \frac{\sin \alpha}{\alpha})$$

$$F(\alpha)$$

$P$ : Maß für die Barriehöhe; erlaubt Energieressbereiche:  $-1 \leq F(\alpha) \leq 1$

$P \rightarrow 0$ : Barriere verschwindet  $\Rightarrow$  freie Elektronen



$P \rightarrow \infty$ : unendlich hohe Barriere  $\Rightarrow$  diskrete Energieniveaus des unendlich hohen Potenzialtopfes

## 4.2 Elektronische Bandstruktur und effektive Masse

für freie Elektronen:  $E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$        $k$ : Wellenzahl

Gruppengeschwindigkeit:  $v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{1}{\hbar} \cdot \frac{dE(k)}{dk}$ ; für freie Teilchen:  $v_g = \frac{\hbar}{m} \cdot k$

-18-

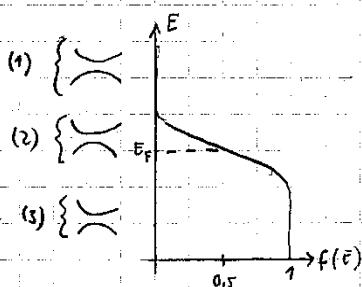
effektive Masse:

$$m^* = \frac{\hbar}{\frac{d^2 E(k)}{dk^2}}$$

berücksichtigt den Einfluss des Kristallgitters auf die Bewegung eines Teilchens im Potential

$m^*$  ist der Kehrwert der Krümmung der  $E(k)$ -Kurve

## 4.3 Metalle, Halbleiter und Isolatoren



(1)  $f(E) = 0$ : Bänder sind leer (1)

(2)  $0 < f(E) < 1$ : Bänder sind teilweise gefüllt (2)

(3)  $f(E) = 1$ : Bänder sind vollständig besetzt (3)

Leere und vollständig gefüllte Energiebänder tragen nicht zur Leitfähigkeit bei

hoher Bandabstand  $E_g$  (z.B. Diamant:  $E_g \approx 5,5 \text{ eV}$ ): Isolator

$E_g \approx 1 \text{ eV}$  (z.B. Si, Ge): Halbleiter

$E_g \rightarrow 0$  bzw. bei Überlappung: Metalle

## 5. Elektrische Eigenschaften der Metalle, Supraleitung

### 5.1 Elektrische Leitfähigkeit der Metalle

Erlaubte Zustände der Elektronen befinden sich gleichmäßig verteilt im  $k$ -Raum in einer Kugel mit dem Radius:

$$k_F = \sqrt{\frac{2mE_F}{\hbar}}$$

Leitfähigkeit:  $\sigma = \frac{-e \cdot n \cdot \Delta p_x}{m^* \cdot E_F} = \frac{e^2 \cdot \tau}{m^* \cdot n}$       ( $n$  = Elektronendichte);  $\sigma: \left[ \frac{S}{m} \right]$

$\Delta p_x = -eE_x = \hbar \Delta k_x$       (Impulsänderung bei Anlegen eines Feldes in negative  $x$ -Richtung an Fermikugel im Vergleich zumfelderfreien Fall)

$\tau$ : Streuzzeit:  $\left. \begin{array}{l} \bullet \text{Streuung an Gitterschwingung} (\sim 1/\tau_{ph}) \\ \bullet \text{Streuung an Fremdatomen} (\sim 1/\tau_i) \end{array} \right\} \frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_{ph}} + \frac{1}{\tau_i}$

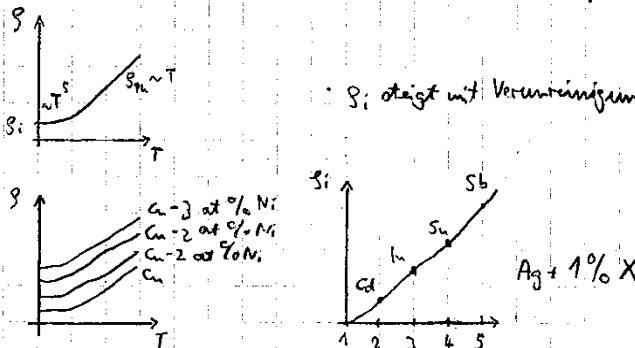
Spezifischer Widerstand:  $\rho = \rho_{ph} + \rho_i$  (Mattiessen'sche Regel)  $(\rho = \frac{1}{\sigma})$

$$\rho = \rho_{20^\circ C} [1 + \alpha \cdot (T - 20^\circ C)] \quad \times \text{Temperaturkoeffizient}$$

- 19 -

Für tiefe Temperaturen:  $\rho \sim T^5$

Restwiderstand  $\rho_i$ : Maß für Reinheit eines Metalls



### 5.3 Widerstandswerkstoffe

1. Metalle mit hohem spezifischen Widerstand (z.B. Ta)
2. Metallellierungen (Ni/Cr, Fe/Cr/Al)
3. Halbleiter (Graphit, SiC)
4. Verbundwerkstoffe (z.B. Cr/SiO<sub>2</sub>)

#### Forderungen an Präzisionswiderstände:

- Temperaturkoeffizient  $\alpha < 2 \cdot 10^{-5} \cdot ^\circ C^{-1}$
- Thermospannung gegenüber Cu  $< 10 \mu V \cdot ^\circ C^{-1}$
- hohe zeitliche Konstanz (rel. Änderung  $< 5 \cdot 10^{-5}$  pro Jahr)

#### Forderungen an Heizwiderstände (Heizleiter):

- hoher Schmelzpunkt
- chemische Beständigkeit
- Stabilität der Kristallstruktur
- ausreichende mechanische Wärmefestigkeit

Allgemein gilt: je größer  $\rho$  [kΩ · cm], desto kleiner  $\alpha$  ( $10^{-3} \cdot ^\circ C^{-1}$ )

## 5.4 Kontaktwerkstoffe

### Anforderungen:

- geringer Übergangswiderstand
- geringe Elektromigration
- Korrosionsbeständigkeit
- Verschleißfestigkeit

-20-

Das Kontaktpotential ist die Differenz der Austrittsarbeiten:  $E_C = \Phi_1 - \Phi_2 = U_{12} \cdot e$

Spannungsreihe: +Zn, Pb, Sn, Fe, Cu, Ag, Pt -

## 5.5 Elektrochemische Spannung, Korrosion

- positive Spannung: geringere Lösbarkeit als  $H^+$ -Ionen (edle Metalle)
  - negative Spannung: größere Lösbarkeit (unedle Metalle)
- } gegenüber  $H_2$ -Elektronen

Elektrochemische Spannungsreihe (Spannungen in V):

Ag	Pt	Ag	Cu	$H_2$	Sn	Ni	Fe	Cr	Zn	Al
+1,5	+1,2	+0,8	+0,34	± 0	-0,14	-0,25	-0,44	-0,74	-0,76	-1,66

kathodisch (edel)  $\longleftrightarrow$  anodisch (unedel)

- Korrosionsbeständig sind nur folgende Edelmetalle: Au, Pt, Hg, Ag

## 5.6 Thermoelektrische Effekte

$$\text{Seebeck-Koeffizient (auch Thermokraft): } S = -\frac{e}{\sigma} \cdot \frac{d}{dT} (D_n \cdot n) \quad S: [V \cdot K^{-1}]$$

$$\text{mit } D_n: \text{Diffusionskoeffizient für Elektronen} := v_x \cdot l_x = v_x^2 \cdot \tau$$

$v_x$ : mittlere Geschwindigkeit,  $l_x$ : mittlere freie Weglänge

$$\Delta U = S \cdot \Delta T$$

$$U_{12} = (S_1 - S_2) \cdot \Delta T$$

$$S_1 - S_2 := S_{12}$$

Beim Peltier-Effekt wird ein aufgeprägter Strom benutzt, um Wärme zu transportieren

$$\text{Wärmestromdichte: } W = \Pi \cdot j ; \quad W = (\Pi_1 - \Pi_2) \cdot j$$

mit:  $\Pi$ : Peltier-Koeffizient,  $j$ : elektrische Stromdichte

-2.1-

$$\Pi = S \cdot T \quad S: \text{Seebeck-Koeffizient bzw. Thermokraft}$$

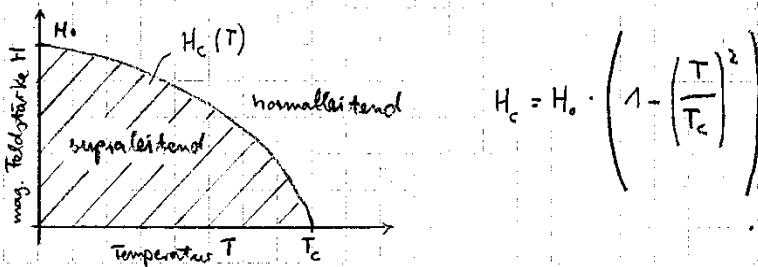
Anforderung für Peltierelemente und Thermoelemente zur Erzeugung elektr. Leistung:

- möglichst hohe Differenz der Thermokräfte  $(\Delta S)$
- gute elektrische Leitfähigkeit  $\sigma$
- möglichst geringe Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$

$$\Rightarrow \text{Maß ihrer Eignung: Gütezahl } \beta = |\Delta S|^2 \cdot \frac{\sigma}{\lambda} = \text{max.}$$

## 5.7 Supraleitung

### 5.7.1 Phänomenologische Beschreibung der Supraleitung



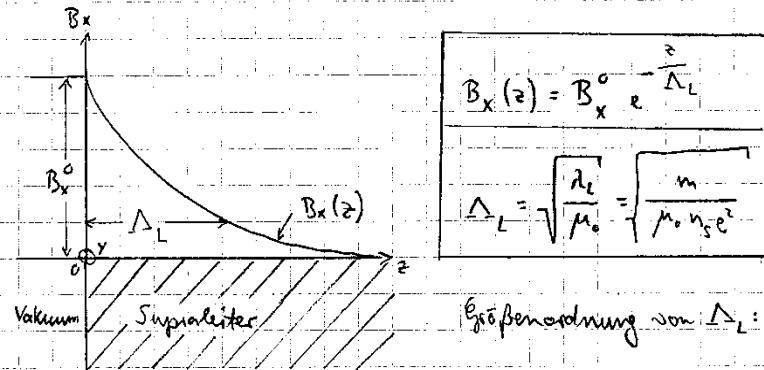
$T_c$ : Sprungtemperatur;  $H_c(T)$ : kritisches Magnetfeld

$\vec{j}_s = \frac{n_s e^2}{m} \cdot \vec{E}$	$\text{rot} \vec{j}_s = - \frac{n_s e^2}{m} \vec{B} \quad (B(T=0) \neq 0)$	(Index s: supraleitend)
---	--	-------------------------

$$\text{Rotation: } f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 : \text{rot} \underline{f} = \nabla \times \underline{f} = \left( \frac{\partial f_3}{\partial x_2} - \frac{\partial f_2}{\partial x_3}, \frac{\partial f_1}{\partial x_3} - \frac{\partial f_3}{\partial x_1}, \frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right)$$

Kondon-Gleichungen:  $\vec{E} = \lambda_L \cdot \vec{j}_s$        $\vec{B} = -\lambda_L \text{ rot} \vec{j}_s$       mit  $\lambda_L = \frac{m}{n_s e^2}$

Differentialgleichung:  $\Delta \vec{B} - \frac{\lambda_L}{\mu_0} \cdot \vec{B} = 0$



$B_x := B_x$  an Stelle 0

1. Ländersche Eindringtiefe

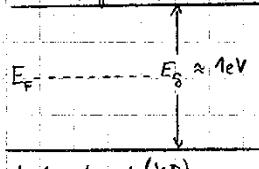
- 22 -

Größenordnung von  $\Delta_L$ : 10 - 100 nm

## 6. Halbleiter

### 6.1 Ladungsträgerdichten in intrinsischen Halbleitern (intrinisch (=) undotiert, eigenleitend)

Leitungsband (LB)



Besetzungs Wahrscheinlichkeit (Fermi-KVerteilung) für Elektronen/Löcher:

$$f(E, T) = \frac{1}{1 + e^{(E - E_F)/(k_B T)}} \quad f_h(E, T) = 1 - f(E, T)$$

Valenzband (VB)

$$\text{Zustandsdichten: } D_L(E) = M_L \cdot \frac{(2 m_L^*)^{3/2}}{2\pi^2 h^3} \sqrt{E - E_L} \quad (E > E_L)$$

$$D_V(E) = \frac{(2 m_V^*)^{3/2}}{2\pi^2 h^3} \sqrt{E_V - E} \quad (E < E_V)$$

Elektronendichte:

$$n = N_L^* \cdot e^{-\frac{E_L - E_F}{k_B T}}$$

Löcherdichte:

$$p = N_V^* \cdot e^{\frac{E_F - E_V}{k_B T}}$$

$$\text{mit: } N_L^* := 2 \cdot M_L \cdot \left[ \frac{m_L^* k_B T}{2\pi^2 h^3} \right]^{3/2} \quad \text{und}$$

$$N_V^* := 2 \cdot \left[ \frac{m_V^* k_B T}{2\pi^2 h^3} \right]^{3/2}$$

$m_L^* = m_e^*$  : effektive Masse der Elektronen

$m_p^* = m_h^*$  : effektive Masse der Löcher

$N_L^*, N_V^*$  : effektive Zustandsdichten

intrinsische Halbleiter: Zahl der durch thermische Anregung entstandenen Elektronen ist gleich der Zahl der Löcher im Valenzband (Eigenleitung)

$$n_i = p_i = \sqrt{N_L^* \cdot N_V^*} \cdot e^{-\frac{E_F}{2k_B T}}$$

$$E_F = \frac{E_V + E_L}{2} + \frac{k_B T}{2} \cdot \ln \frac{N_V^*}{N_L^*}$$

$$E_F = E_L - E_V$$

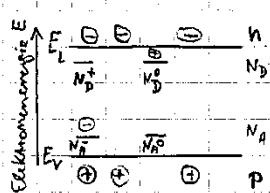
## 6.2 Dotierte Halbleiter

Chemisch ionisiert & nicht ionisiert  
n-Dotierung, n-HL Donatoren (typ.: 5 wertig):  $N_D = N_D^+ + N_D^0$

p-Dotierung, p-HL Akzeptoren (typ.: 3 wertig):  $N_A = N_A^- + N_A^0$

Aktivierungsenergien im Si:  
- Donator A:  $E_L - E_D = 49 \text{ meV}$

- Akzeptor B:  $E_A - E_V = 45 \text{ meV}$



### 6.2.1 Ladungsträgerkonzentration im dotierten Halbleiter

~ in thermodynamischen Gleichgewicht<sup>\*</sup> gilt:  $n \cdot p = n_i \cdot p_i = N_L^* \cdot N_V^* \cdot e^{-\frac{E_L}{k_B T}}$

- 23 -

\* es gilt: ortsumabhängige Temperatur, keine angelegten Felder, kein Nettostrom

$$\text{Bsp.: Si @ } 300K: n_i = p_i = 10^{10} \text{ cm}^{-3}; n\text{-Dotierung: } n = 10^{16} \text{ cm}^{-3} \Rightarrow p = 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

Ladungsneutralität:  $\underbrace{n + N_A^-}_{\textcircled{-}} = \underbrace{p + N_D^+}_{\textcircled{+}}$  (wie bei intrinsischen Halbleitern)

es gilt:  $N_D^0 = N_D \cdot f(E_D, T) = N_D \cdot \frac{1}{1 + e^{(E_D - E_F)/(k_B T)}}, N_D^+ = N_D \cdot [1 - f(E_D, T)]$

( $N_A^0$  und  $N_A^-$  analog)

n-Dotierung:

$$n = \frac{2 \cdot N_D}{1 + \sqrt{1 + 4 \frac{N_D}{N_L^*} \cdot e^{-(E_L - E_D)/(k_B T)}}}$$

$$n \cdot p = n_i^2$$

Vereinfachungen:

\* niedrige Temperaturen:  $k_B T \ll E_L - E_D$  (Freeze-out-Bereich)

$$n = \sqrt{N_D \cdot N_L^*} \cdot e^{-\frac{(E_L - E_D)}{2 k_B T}}$$

$$E_F = \frac{E_L + E_D}{2} + k_B T \cdot \ln \sqrt{\frac{N_D}{N_L^*}} \approx 0$$

\* mittlere Temperaturen: (Sättigungsbereich)

$n \approx N_D = \text{const.}$  (alle Donatoren sind ionisiert, die Donatorrate ist erschöpft)

$$E_F = E_L + k_B T \cdot \ln \left( \frac{N_D}{N_L^*} \right) < 0$$

\* weitere Anhebung der Temperatur: (intrinsischer Bereich)

Intrinsische Leistungsfähigkeit übersteigt; Beschreibung des Fermiinveaus wie im intrinsischen Fall

$$n = n_i + N_D^+ = \sqrt{N_L^* \cdot N_V^*} \exp \left( -\frac{E_F}{2 k_B T} \right) + N_D$$

### 6.3.1 Ladungsträgerbeweglichkeit ( $\mu$ )

Driftgeschwindigkeit:  $\vec{v} = \pm \mu \cdot \vec{E}$  ( $-$ : für Elektronen;  $+$ : für Löcher)

Beweglichkeit:  $\mu = \frac{e \cdot \tau}{m^*}$   $\tau$ : mittlere Zeit zwischen zwei Stoßprozessen

- 24 -

Stoßzeit für Stoßungen an:

- ionisierten Störstellen:  $\tau_i \sim \frac{T^{3/2}}{N_i}$

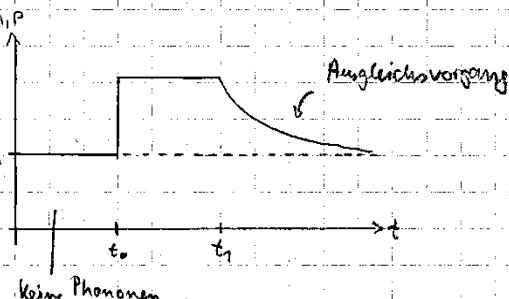
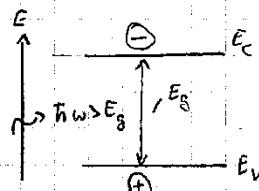
- Stoßung an Gitterschwingungen (Phonen):  $\tau_{ph} \sim \frac{1}{T^{3/2}}$

Addition der Stoßraten:  $\frac{1}{\tau_{ges}} = \frac{1}{\tau_i} + \frac{1}{\tau_{ph}}$  Dim:  $\left( \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}} \right)$

### 6.4 Ausgleichsvorgänge

#### 6.4.1 Ladungsträger - Lebensdauer

$$\frac{dn}{dt} = -\frac{n - n_0}{\tau_n}$$

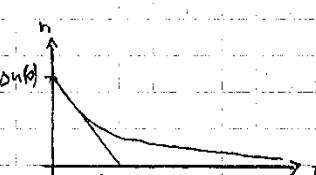


Keine Phononen

$$\frac{d\Delta n}{dt} = -\frac{\Delta n}{\tau_n}$$

$$\Delta n(t) = \Delta n(t=0) \cdot e^{-\frac{t}{\tau_n}}$$

$$\Delta n = n - n_0$$



$$n_i = n_p = n \quad (\text{Lebensdauer})$$

#### 6.4.2 Ausgleich der Minoritätssträgerdichte

h-Dotierung:  $n \approx N_D \quad p \approx \frac{n^2}{N_D} \ll n$

Rekombinationsrate:  $R = r(T) \cdot n \cdot p \quad (n \cdot p \approx n^2)$

Störung:  $\Delta p = p - p_0 = \frac{G_L}{N_D \cdot r(T)}$

$$\frac{d\Delta p}{dt} = -\frac{\Delta p}{\tau_p}$$

Zeitkonstanten:

$$\tau_p = \frac{1}{r(T) \cdot N_D}$$

$$\tau_n = \frac{1}{r(T) \cdot N_A}$$

### 6.4.3 Ausgleich der Majoritätsladungsdichte

$$\text{Relaxationszeit: } \tau_R = \frac{\epsilon}{\sigma} \quad \text{mit } \epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \quad \text{dim: } CV^{-1} m^2$$

-25-  
 $\sigma$ : Leitfähigkeit dim: S cm<sup>-1</sup>

$\epsilon_r$  dim: S

$$\text{Raumladung: } g = \operatorname{div} \vec{D}, \quad \dot{g} + \frac{\sigma}{\epsilon} \cdot g = 0$$

typ. Rekombinationszeit: Elektronen-Koch-Paare:  $10^{-3} \dots 10^{-9}$  s

Majoritätsladungsträger:  $10^{-12} \dots 10^{-15}$  s

### 6.4.4 Ausdehnung der Störungen

Einstein-Beziehung:

$$D_n = \frac{k_B \cdot T}{e} \mu_n \quad \text{bzw. } D_p = \frac{k_B \cdot T}{e} \mu_p$$

$D_n, D_p$ : Diffusionskonstanten der Elektronen bzw. Löcher

$$\frac{dp}{dt} = D_p \cdot \frac{d^2 p}{dx^2} - \frac{p - p_0}{\tau_p}$$

$$p(x) = [p(0) - p_0] e^{-\frac{x}{L_p}} + p_0$$

gilt:  $\frac{dp}{dt} = 0$  im stationären Fall

$$\text{Diffusionslänge: } L_p = \sqrt{D_p \cdot \tau_p} \quad \text{typ.: } \mu\text{-Bereich}$$

Def.: die Diffusionslänge ist die Strecke, die die Ladungsträger während ihrer Lebensdauer zurücklegen

Bei neutralen Abweichungen von den Gleichgewichtsdichten gilt:

$$L_{n/p} = \sqrt{D_{n/p} \cdot \tau_{n/p}} = \sqrt{V_x^2 \cdot \tau_{n/p}} \quad D_{n/p}: \text{siehe Einstein-Beziehung}$$

$$\text{Debye-Länge bei n-Dotierung: } L_D = \sqrt{D \cdot \tau_R} = \sqrt{\frac{k_B \cdot T}{e \cdot \mu_n} \cdot \frac{\epsilon}{\sigma}} = \sqrt{\frac{k_B \cdot T \cdot \epsilon}{e^2 \cdot N_D}} \quad \text{typ: } < 50 \mu\text{m}$$

z.B. n-Dotierung gilt:  $\sigma = n \cdot e \cdot \mu_n$  und  $n = N_D$

$$\text{analog bei p-Dotierung: } \sigma = p \cdot e \cdot \mu_p \text{ und } p = N_A \Rightarrow L_p = \sqrt{\frac{k_B \cdot T \cdot \epsilon}{e^2 \cdot N_A}}$$

die Debye-Länge ist charakteristisch für die Ausdehnung von Raumladungsgebieten (Störung der Neutralität) an den Dotierungsbereichen (inhomogenitäten).

## 7. Dielektrische Eigenschaften von Festkörpern

### 7.1 Verallgemeinerte Permittivität

elektrische Flussdichte (dielektrische Verschiebung):  $\vec{D} = \underbrace{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r}_{\epsilon} \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 \underbrace{(1+\chi)}_{\epsilon_r} \vec{E}$  - 26 -

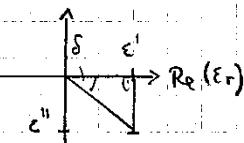
Polarisation:  $\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E}$  mit  $\chi = \epsilon_r - 1$

Komplexe relative Permeabilität:  $\epsilon_r = \epsilon' - j\epsilon''$

$\epsilon''$ : in-Phase-Komponente der Stromdichte  $j$ :

$$j \cdot \frac{d\vec{D}}{dt} = j\omega \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = j\omega \epsilon_0 \epsilon' \vec{E} + \underbrace{\omega \epsilon_0 \epsilon'' \vec{E}}_{\text{Verlustleistung}}$$

Bündelung Verlustleitung



Verlustfaktor:  $\tan \delta = \frac{\epsilon''}{\epsilon'}$

$\epsilon_r = |\epsilon_r| \cdot e^{-j\delta}$

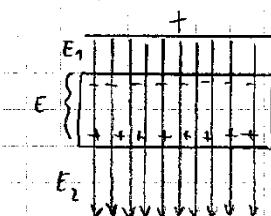
### 7.2 Polarisierbarkeit und lokales elektrisches Feld



Dipolmoment:  $\vec{p} = \vec{s} \cdot q = \epsilon_0 \cdot \alpha \cdot \vec{E}_a$

$\vec{s}$ : Strecke, um den sich negative Elektronenhülle und positiver Kern gegenüber verschieben.

$q$ : positive Ladung auf den Kern



$\vec{D} = \epsilon_0 (1 + \chi \vec{E}) = \text{const.}$

$\chi \cdot E = \text{const.}$

Polarisation eines Mediums:  $\vec{P} = \epsilon_0 \cdot N \cdot \alpha \cdot \vec{E}_a = \epsilon_0 \chi \vec{E}_a \Leftrightarrow \chi = N \cdot \alpha = \epsilon_r - 1$

mit  $N$ : Dichte der Atome pro Volumeneinheit

$\alpha$ : Polarisierbarkeit des Mediums :=  $4\pi \cdot R^3$  ( $R$ : Atomradius)

$\vec{E}_a$ : äußeres angelegtes Feld

mikroskopisch:  $\alpha \Leftrightarrow$  makroskopisch:  $\epsilon_r$

Claudius-Moratti-Gleichung:  $\frac{\alpha \cdot N}{3} = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} \Rightarrow \epsilon_r = 1 + \frac{\alpha \cdot N}{1 - \frac{\alpha \cdot N}{3}}$

Falls  $\frac{\alpha \cdot N}{3} > 1 \Rightarrow$  Spontane Polarisation (elektro. Feld nicht erforderlich)

### 7.3 Elektrische Polarisation im mikroskopischen Bild

(quasistatische Polarisation bei niedrigen Frequenzen)

#### 7.3.1 Elektrische Polarisation

$$N \cdot \alpha = \frac{\pi}{2}, E_r \approx 4$$

- 27 -

#### 7.3.2 Ionische Polarisation

bei Frequenzen unterhalb der Eigens resonanz eines Gitters gilt:

$$\alpha = \frac{q^2}{2c\epsilon_0}$$

\* liegt bei  $10^{13} \text{ Hz}$  (im infraroten Spektralbereich), c: Feldkonstante

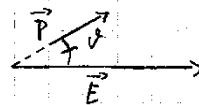
#### 7.3.3 Orientierungspolarisation

Energie eines Dipols mit Dipolmoment im elektrischen Feld:

$$\vec{U} = -\vec{p} \cdot \vec{E} \text{ bzw. } U = -p \cdot |\vec{E}| \cdot \cos \vartheta$$

$$\text{Abschätzung: } \alpha \approx \frac{p \cdot \cos \vartheta}{\epsilon_0 \cdot |\vec{E}|} = \frac{p^2}{3k_B T \epsilon_0}$$

$$\alpha \sim \frac{1}{T}$$



$$\text{es gilt: } \cos \vartheta = \coth \nu = \frac{1}{\nu} \text{ mit } \nu = \frac{p \cdot |\vec{E}|}{k_B T} \ll 1$$

### 7.4 Frequenzabhängigkeit der Polarisation

#### 7.4.1 Elektrische und ionische Polarisation

Niedrige Frequenzen: quasistatische Polarisation  $\Rightarrow$  Vernachlässigung von

- Trägheit der Elektronenhülle bzw. der Ionen

- Dipolschwingung verbundenen Abstrahlungsverluste

höhere Frequenzen: für Dipol wird ein gedämpfter Oszillator angesehen, der durch das Wechselfeld zum erzwingenen

$$\text{komplexe Polarisierbarkeit: } \alpha(\omega) = \alpha(\omega=0) \cdot \underbrace{\frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + j\gamma \cdot \omega}}_{\tilde{\chi}(\omega)}$$

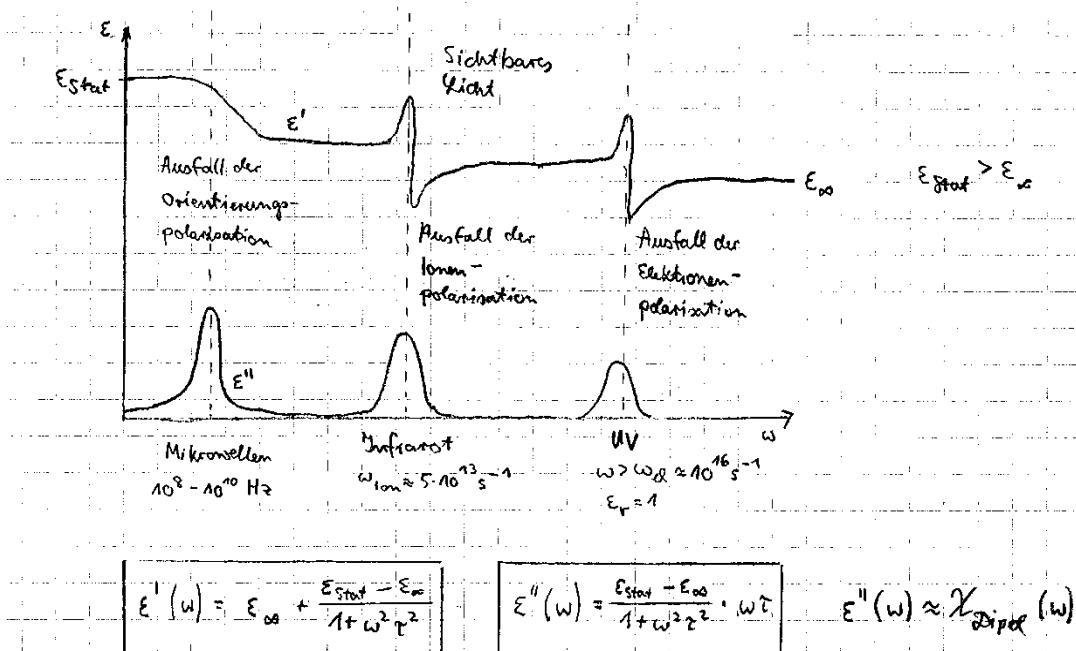
Frequenzgang:  $\frac{\tilde{\chi}(\omega)}{\tilde{\chi}(0)}$

mit:  $\omega_0$ : Eigenresonanzfrequenz

$\gamma$ : entspricht Dämpfung durch Abstrahlungsverluste

Die Resonanzfrequenz der elektronischen Polarisierbarkeit liegt im ultravioletten Spektralbereich  
 $\omega_{el} \approx 10^{16} \text{ s}^{-1}$

## 7.4.2 Dynamik der Orientierungspolarisation



mit:  $\epsilon_{\infty} = \chi_{\text{Ion}}(0) + \chi_{\text{el}}(0) + 1$  und  $\epsilon_{stat} = \epsilon'(0) = \epsilon_{\infty} + \chi_{\text{Dipol}}(0) = \epsilon_r(0)$

## 7.4.3 Verluste durch Restleitwert

Die Restfähigkeit entspricht frequenzabhängigen Imaginärteil der relativen Permittivität

$$\epsilon'' = \frac{\sigma}{w \cdot \epsilon_0}, \text{ der bei niedrigen Frequenzen stark zunimmt.}$$

grenzfrequenz:  $w_g = \frac{\sigma}{\epsilon}$        $w < w_g$ : Quasileiter,  $w > w_g$ : Quasi-Dielektrikum

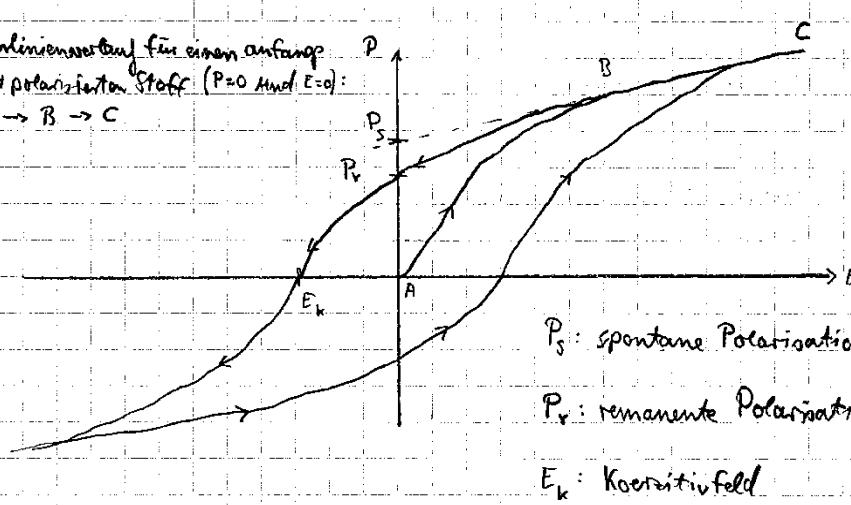
## 7.5 Ferroelektrizität

Ferroelektrizität tritt nur bei der Temperatur  $T$  eines Stoffes unterhalb der ferroelektrischen

Curietemperatur  $T_c$  ( $T < T_c$ ) auf:

Kennlinienverlauf für einen anfangs nicht polarisierten Stoff ( $P=0$  und  $E=0$ ):

$A \rightarrow B \rightarrow C$



Für  $T_c > T$  tritt keine Ferroelektrizität auf. Es gilt das Curie-Weiss-Gesetz:

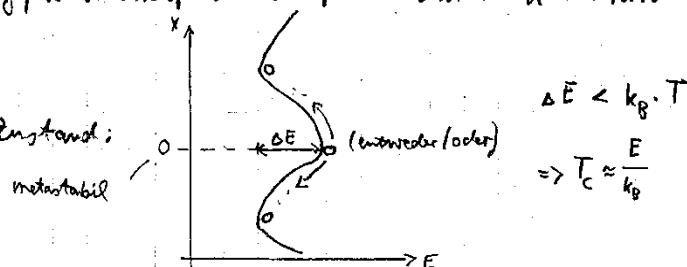
$$\chi = \frac{C}{T - \Theta}$$

und  $\Theta \approx T_c$ ; C: Curie-Konstante; keine spontane Polarisation  $P_s$

- 29 -

Ferroelektrizität tritt dann auf, wenn ein spontanes Dipolmoment durch den Kristallauflbau bedingt ist.

$\text{BaTiO}_3$  im ferroelektrischen Zustand:



- Voraussetzung:
1. Dipole im Kristall vorhanden
  2. Wechselwirkung zwischen elementaren Dipolen groß genug

Der Verlustwinkel  $\tan \delta$  liegt im Bereich  $10^{-2} \dots 10^{-1}$ , der Frequenzbereich zum Einsatz von Ferroelektrika liegt unterhalb von 100 MHz

### 7.6 Piezoelektrizität

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} + \underline{\underline{\epsilon}}_p \cdot \underline{\underline{\epsilon}} \quad \underline{\underline{\epsilon}}_p : \text{piezoelektrischer Tensor}, \quad \underline{\underline{\epsilon}} = \frac{\Delta l}{l} \quad (\text{Dehnung})$$

$$\underline{\underline{\sigma}} = \underline{\underline{\epsilon}} \cdot \underline{\underline{\epsilon}} + \underline{\underline{\epsilon}}_p \cdot \vec{E} \quad \underline{\underline{\epsilon}} : \text{mechanischer Elastizitätstensor}$$

Im eindimensionalen Fall:

$$D_x = \epsilon_0 \epsilon_r E_x - k_B \cdot \frac{\Delta l}{l} \quad \left( \frac{\Delta l}{l} = \epsilon \right)$$

$$\sigma_{xx} = c \cdot \frac{\Delta l}{l} + k_0 \cdot E_x$$

$$\text{Elastostraktion: } \frac{\Delta l}{l} = k_E \cdot |\vec{E}|^2 \quad (\text{kommt durch Polarisierung eines angelegten Feldes zustande})$$

### 7.7 Pyroelektrizität

Materialien: z.B. Turmalin (B- und F-haltiges Silikat)

Änderung der spontanen elektrischen Polarisation:  $\Delta P = \lambda \cdot \delta T$

$$\lambda: \text{pyroelektrischer Koeffizient; Größenordnung: } \lambda \approx 10^{-8} \frac{\text{As}}{\text{cm}^2 \text{K}}$$

## 7.8 Optische Eigenschaften

Die Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle erfolgt mit der Phasengeschwindigkeit

$$v_{ph} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r \mu}} = c \cdot \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

c: Lichtgeschwindigkeit

- 30 -

Bruchungsexponent:  $n = \sqrt{\epsilon_r}$

komplexer Fall:  $\epsilon_r = \epsilon' - j\epsilon'' \Rightarrow n = n' - jn''$

$$n'^2 - n''^2 = \epsilon' \quad 2n'n'' = \epsilon''$$

$n''$  ist mit den in der Optik gebräuchlichen Dämpfungskonstanten K

## 8. Magnetische Eigenschaften von Festkörpern

$$\text{Einheit: } [\vec{B}] = \left[ \frac{Vs}{m^2} \right]$$

magnetische Flussdichte, magnetische Induktion:  $\vec{B} = \mu_r \cdot \mu_0 \cdot \vec{H} = \mu_0 \vec{H} + \vec{j} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$

mit  $\vec{H}$ : magnetische Feldstärke / magnetische Erregung, Einheit:  $\left[ \frac{A}{m} \right]$

$\vec{j}$ : magnetische Polarisation

$\vec{M}$ : Magnetisierung

$\mu_0$ : magnetische Feldkonstante / Induktionskonstante:  $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Vs}{Am}$

magnetische Suszeptibilität:  $\chi = \mu_r - 1 = \frac{1}{\mu_0} \cdot \frac{\vec{j}}{\vec{H}} = \frac{\vec{M}}{\vec{H}}$

Diamagnetismus: ( $\mu_r < 1$  und  $\chi < 0$ )

- durch äußeres Magnetfeld induziert

- tritt im allen Atomen auf

Paramagnetismus: ( $\mu_r > 1$  und  $\chi > 0$ )

- Ausrichtung permanenter magnetischer Dipole im äußeren Magnetfeld

- ohne Feld ist die Orientierung der Dipole durch Temperaturbewegung statistisch verteilt

- tritt nur auf, wenn Atome bzw. Moleküle magnetisches Dipolmoment haben.

Ferrormagnetismus: ( $\mu_r \gg 1$  und  $\chi \gg 1$ )

- Ausrichtung Dipole: ↑↑↑↑↑ (parallel)

- tritt nur im Kristallen auf

### Antiferromagnetismus:

- Dipolausrichtung:  $\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow$

- im feldfreien Raum: Gesamtpolarisation = 0

-37

### Ferrimagnetismus:

- Dipolausrichtung:  $\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow$  bzw.  $\uparrow\uparrow\downarrow\downarrow$

- Spontane Polarisation  $\neq 0$

### 8.1 Elementare magnetische Dipolmomente

(mechanischer) Drehimpuls:  $\vec{L} = \vec{r} \times m_e \cdot \vec{v} = m_e r^2 \vec{\omega}$

$$\text{magn. Moment: } \vec{m} = I \cdot \vec{A} = -e \frac{\vec{\omega}}{2\pi} \cdot \pi r^2 = -\frac{e}{2m_e} \cdot \vec{L}$$

$$\text{permanentes magnetisches Dipolmoment: } M_z = g \cdot (-\mu_B) \cdot \vec{J} \quad \mu_B = \frac{e \cdot \hbar}{2m_e} \approx 9,27 \cdot 10^{-24} \text{ Am}^2$$

mit  $\vec{J}$ : Gesamtdrehimpuls eines Atoms (jeweils die z-Komponente):  $= L + S$

(Spin- und Bahnbewegung)

$$\text{gyromagnetisches Verhältnis: } g = 1 + \frac{3(j+1) + 5(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}$$

nur Bahndrehimpulse:  $S=0 \rightarrow J=L \rightarrow g=1$

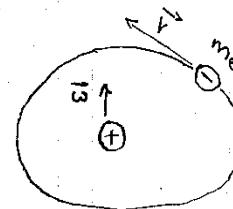
kein Bahndrehimpuls (nur Spin):  $L=0 \rightarrow J=S \rightarrow g=2$

T <sub>1</sub>	M <sub>n</sub>	F <sub>2</sub>
3d <sup>2</sup>	3d <sup>5</sup>	3d <sup>6</sup>
↑↑	↑↑↑↑↑	↑↑↑↑↑↑
		↓
2μ <sub>B</sub>	5μ <sub>B</sub>	4μ <sub>B</sub>

aufgeprägter Elektromagnetismus  $\leftrightarrow$  Spinnmoment maximal,  
d.h. bei halbvollen Schalen

$$\text{es gilt: } |\vec{j}| = \hbar \cdot \sqrt{J \cdot (J+1)}$$

$$|\vec{M}| = g \cdot \mu_B \cdot \frac{|\vec{j}|}{\hbar}$$



## 8.2 Diamagnetismus ( $\mu_r < 1$ ; $\chi^m < 0$ )

Kernfrequenz:  $\omega_L = \frac{e \cdot B}{2 m_e}$  induzierter Drehimpuls:  $\vec{L}_{\text{diss}} = m_e r^2 \cdot \vec{\omega}_L$

Zeigt in Richtung des äußeren H-Feld

-32-

diamagnetische Suszeptibilität:  $\chi_{\text{dia}}^m = -\frac{N}{6 m_e} \cdot Z^* \cdot e^2 \cdot r^2 \cdot \mu_0$  (tritt immer auf)

mit  $N$ : Atomdichte

$Z^*$ : effektive Kernladenzahl

$\chi_{\text{dia}}$  ist temperaturunabhängig!

## 8.3 Paramagnetismus ( $\mu_r > 1$ ; $\chi^m > 0$ )

magnetisches Dipolmoment:  $M_d = -g \cdot \mu_B \cdot M$  mit  $-J \leq M \leq J$

$J$ : Gesamtdrehimpuls

Energie des magn. Dipols  $M_d$  in einem äußeren Feld  $H$ :

$$\vec{E}_M = -\mu_0 \cdot H \cdot M_d = +\mu_0 \cdot H \cdot M \cdot g \cdot M_B$$

paramagnetische Suszeptibilität:

$$\chi_{\text{para}}^m = \frac{C}{T} \quad \text{mit } C = \frac{N \cdot M_0 \cdot g^2 \cdot J(J+1) \cdot M_B^2}{3 \cdot k_B}$$

(Voraussetzung: Atome bzw. Moleküle müssen magnetischen Dipolmoment haben.)

$\chi_{\text{para}}$  besitzt ausgeprägte Temperaturabhängigkeit!

## 8.4 Leitungselektronen

Magnetisierung:  $M_{\text{para}} = 2 \cdot \mu_B \cdot B \cdot \frac{1}{2} D(E_F) \cdot \mu_B$  (Voraussetzung:  $\mu_B \cdot B \ll E_F$ )

paramagn. Suszeptibilität:  $\chi_{\text{para}}^m = \frac{M_{\text{para}}}{H} = \mu_0 \cdot \mu_B^2 \cdot D(E_F)$

mit:  $D(E_F) = \frac{3n}{2k_B T_F}$

diamagnetische Suszeptibilität:  $\chi_{\text{dia}}^m = -\frac{1}{3} \chi_{\text{para}}^m$  (temperaturunabhängig wg.  $T_F \gg T$   
[Pauli-Spin-Paramagnetismus])

Leitungselektronen haben insgesamt ein (schwaches) paramagnetisches Verhalten:

$$\chi^m = \frac{2}{3} \chi_{\text{para}}^m = \mu_0 \cdot \mu_B^2 \cdot \frac{n}{k_B \cdot T_F}$$

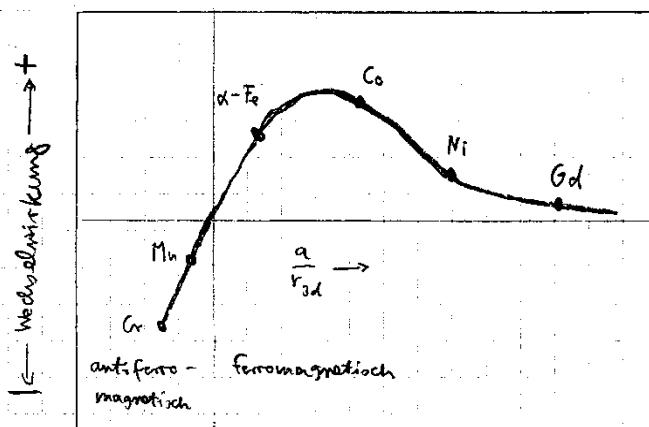
## 8.5 Ferromagnetismus ( $\mu_r \gg 1$ )

Def.: Wechselwirkungsenergie bzw. Austauschenergie  $E_A$  ist die Energie, die aufgebracht werden muss, um die Ausrichtung der Dipole der spontanen Polarisation aufzuheben.

- 33 -

$$E_A \begin{cases} < 0 : \text{parallele Ausrichtung} \\ > 0 : \text{antiparallele Ausrichtung} \end{cases}$$

Austausch-Wechselwirkung im Abhängigkeit vom Atomabstand:



### 8.5.2 Ferrimagnetismus

Ferrimagnetische Substanzen technisch von Bedeutung u.a.:

- a) hohe Magnetisierung
- b) z. g. g. schlecht. Lötter

Ferrimagnete haben zwei Untergitter mit entgegengesetzten ausgerichteten Spins. Anders als bei den Antiferromagneten, wo beide Untergitter gleich viele Atome mit gleichem magn. Dipolmoment haben, kommt bei den Ferrimagneten entweder Zahl und/oder Betrag des magn. Moments beider Untergitter unterschiedlich.

Beispiel: Ferrite  $\text{MeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$  mit Spinell-Kristallstruktur (Summenformel  $\text{AB}_2\text{O}_4$ )

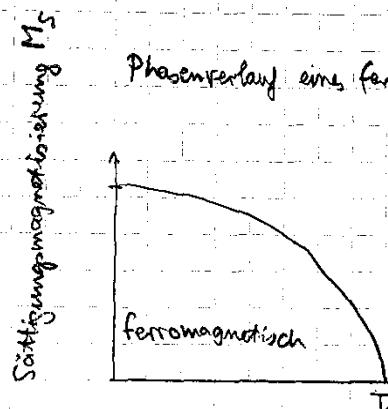
zweierig dreierig

Bei zunehmender Temperatur bleibt die spontane Polarisation durch gegenseitige Ausrichtung (parallel zu antiparallel) nur solange aufrecht erhalten, bis die thermische Energie der Gitterschwingungen die Austauschenergie übersteigt. Oberhalb dieser Grenztemperatur (Curie-Temperatur  $T_C$ , bei Antiferromagneten Néel-Temperatur  $T_N$ ) tritt eine Phasenumwandlung zu einem paramagnetischen Verhalten auf.

Es gilt das Curie-Gesetz: 
$$\chi = \frac{C}{T - \theta}$$

$\theta$ : paramagnetische Curie-Temperatur;  
C: siehe FS S. 32

## Phasenverlauf eines ferromagnetischen Stoffes



-34-

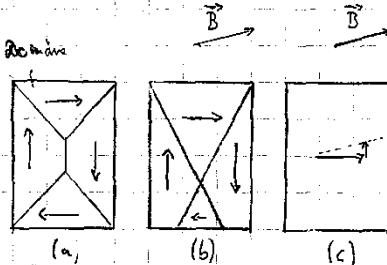
### 8.5.3 Ferromagnetismus: Makroskopische Erscheinungsform

Kennzeichen von Ferromagnetika ist eine spontane Magnetisierung auch ohne äußeres Feld,

die unterhalb der Curietemperatur  $T_c$  ( $Co = 1130^\circ C$ ,  $Fe = 770^\circ C$ ) auftritt.

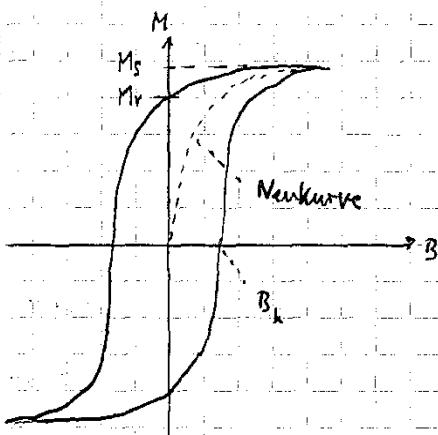
meßbare Suszeptibilität:  $\chi_m = \frac{M}{H}$  (richtungabhängig, solange Sättigungsmagnetisierung nicht erreicht)

### 8.5.5 Magnetisierungskurven von ferromagnetischen Kristallen



#### 1. Wandverschiebung (bei kleinen Feldern):

Domänen, deren Magnetisierung günstig liegt, wachsen auf Kosten anderer Domänen  
(vgl. (a)  $\rightarrow$  (b)  $\rightarrow$  (c))



#### 2. Drehung der Magnetisierung (bei hohen Feldern):

Die Magnetisierung des Festkörpers, der durch Wandverschiebung zu einer Domäne wurde, wird in Feldrichtung gedreht (gestrichelte Linie), dabei wird die Anisotropieenergie aufgebracht (vgl. (c))

$$\text{komplexe Permeabilität: } \mu_r = \mu^i - i\mu'' \quad \mu'' \stackrel{!}{=} \text{Verluste} \quad ; \quad \mu_r > 0$$

### 8.5.6 Spezielle Werkstoffe und deren Anwendungen

	Fe	Ni	Co
Kristallstruktur	kre	kfz	hexagonal
Sättigungspolarisation	2,18 T	0,64 T	1,81 T
T <sub>c</sub>	770°C	358°C	1130°C
Leichte Richtung	<100>	<111>	<001>

Anwendung	Anforderungen	Material
Transformatoren, Motoren, Generatoren	$\gamma_s$ hoch $H_k$ gering $\sigma$ gering	Fe + Si (0,7 - 4%) Fe + Co (30 - 50%)
Niedrfrequenz-Übertrager	lineare B-H-Kennlinie $\sigma$ gering	Fe + 36% Ni Fe <sub>0,92</sub> Ni <sub>0,04</sub> Co <sub>0,04</sub>
Hochfrequenz-Übertrager	wie Nf-Übertrager, jedoch $\sigma \rightarrow 0$	Ni-Zn Ferrite
Abschirmungen	hohe Anfangspiermeabilität $\mu_r$	$\mu$ -Metall Fe + 76 - 79 % Ni + Cu, Cr, Mo
Digitale Informationspeicher	rechteckige B-H- bzw. M-H-Kennlinie $\gamma_s \approx B_r$	Fe + 50% Ni Mg Mn - Ferrite
Dauermagnete	große Hystereseschleife großes B-H-Produkt	Fe <sub>0,5</sub> Co <sub>0,24</sub> Ni <sub>0,14</sub> Al <sub>0,09</sub> Cu <sub>0,9</sub> Sm Co <sub>5</sub> BaO · 6 Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>

:  $\gamma_s$  : Sättigungspolarisation

; Weichmagnetische Werkstoffe = kleine Koerzitivfeldstärken ( $H_k$ ), schmale Hystereseschleifen